http://dx.doi.org/10.7735/ksmte.2016.25.4.271

J. Korean Soc. Manuf. Technol. Eng. ISSN 2283-4846(Online) / ISSN 2233-6036(Print)

다층 신경회로망에 의한 밀링가공의 절삭력 시뮬레이션

이신영^{a*}

Simulating Cutting Forces in Milling Machines Using Multi-layered Neural Networks

Sin-Young Lee^{a*}

^a School of Mechanical & Automotive Engineering, Kunsan National University, 558, Daehak-ro, Gunsan, Jeonbuk-do, 54150, Korea

ARTICLE INFO

Article his	tory:		
Received	9	June	2016
Revised	1	August	2016
Accepted	14	August	2016

Keywords: Milling Neural network Average cutting forces Simulation Teach signals

ABSTRACT

Predicting cutting forces in machine tools is essential to productivity improvement and process control in the manufacturing field. Furthermore, milling machining is more complicated than turning machining. Therefore, several studies have been conducted previously to simulate milling forces; this study aims to simulate the cutting forces in milling machines using multi-layered neural networks. In the experiments, the number of layers in these networks was 3 and 4 and the number of neurons in the hidden layers was varied from 20 to 200. The root mean square errors of simulated cutting force components were obtained from taught and untaught data for the various neural networks. Results show that the error trends for untaught data were non-uniform because of the complex nature of the cutting force components, which was caused by different cutting factors and nonlinear characteristics coming into play. However, trends for taught data showed a very good coincidence.

1. 서 론

머시닝센터와 밀링머신에서 엔드밀을 이용한 가공은 각종 기계 부품의 가공에 널리 사용되고 있다. 엔드밀 가공 시 다양한 절삭조 건들이 절삭력에 미치는 영향을 예측하기 위하여 많은 모델들이 개발되었다^[1]. Smith 등^[2]은 일정한 절삭강성을 도입하였고 반경 방향 힘을 접선방향 힘에 비례한다고 고려하여 절삭실험에서 얻어 진 평균 절삭력으로부터 비절삭력계수를 얻고, 비절삭력계수로부 터 절삭력을 구하는 방법을 제시하였다. 밀링가공 시의 절삭저항은 공구 제원 및 회전속도, 반경방향 및 축방향 절삭깊이, 이송률, 반 경방향 및 접선방향 비절삭력계수 등이 주어지면 절삭저항을 구할 수 있다^{3]}. 그렇지만 비절삭력계수를 구하기 위하여 필요한 평균절

* Corresponding author. Tel.: +82-63-469-4716 Fax: +82-63-469-4727 삭력을 정확하게 구하는 방법은 잘 알려지지 않고 있다.

본 논문에서는 다수의 은닉층 또는 다수의 은닉층 뉴런을 포함하 는 심층 신경회로망에 의하여 밀랑가공의 절삭력을 시뮬레이션 함 으로써 공정설계 및 공정관리에 사용할 수 있는 기반 조성에 도움 이 되고자 하였다. 초기의 신경회로망은 입력층과 출력층 만을 갖 거나 소수의 뉴런을 갖는 한 개의 은닉층을 갖는 것이 주로 사용되 없는데 점차 은닉층의 수 및 뉴런의 수를 증가시켜 신경회로망의 성능을 향상시키고 있다⁴¹. 본 논문에서는 다수의 뉴런을 갖는 은 닉층 1개 또는 2개의 은닉층을 갖는 심층 신경회로망을 이용하여 밀랑가공 시에 발생하는 절삭력을 시뮬레이션 하고자 하였다. 뉴런 의 수 및 은닉층의 수에 따른 학습을 수행하고 학습하지 않은 데이 터에 적용하여 오차의 크기를 비교하였다.

E-mail address: sinylee@kunsan.ac.kr (Sin-Young Lee).

2. 신경회로망 및 학습

2.1 신경회로망의 구성

여러 가지 다양한 형태의 신경회로망이 제안되어 왔으며 본 논문 에서는 오차역전파(error back propagation) 방법에 의하여 학습 이 이루어지는 다층 퍼셉트론 구조의 신경회로망을 사용한다^[5,8]. 여기에서의 기본 소자는 다수의 입력과 하나의 출력을 갖는 뉴런이 다^[5,6]. 몇 개의 뉴런들이 한 층을 이루고 Fig. 1과 같이 몇 개의 층이 전체 신경회로망을 구성한다. 제 *n층 i*번째 뉴런의 내부 상태 U_i^n 는 앞 층의 출력 O_j^{n-1} , 결합계수 $W_{j,i}^{n-1,n}$ 및 역치 θ_i^n 에 의하 여 식 (1)과 같이 주어지고, 출력 O_i^n 은 내부 상태와 출력함수에 의하여 식 (2)와 같이 주어진다.

$$U_i^n = \sum_{j=1}^k W_{j,i}^{n-1,n} O_j^{n-1} + \theta_i^n$$
(1)

 $O_i^n = f\left(U_i^n\right) \tag{2}$

출력함수로는 다음과 같은 시그모이드 함수를 이용하였다.

$$f(x) = \frac{2}{1 + e^{-ax}} - 1 \tag{3}$$

a는 함수의 기울기에 관련되는 값이다. Fig. 1과 같이 최종층의 출 력에 대응하는 신호를 교사신호 *T*_i라고 한다.

2.2 오차역전파에 의한 학습

신경회로망의 평가함수로 출력층에서의 출력과 교사신호 차의 제곱 합을 이용하고, 다음과 같이 표기한다.

$$J = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{m} (T_i - O_i^N)^2$$
(4)

출력층(N층)과 직전층(N-1층) 사이의 결합계수 및 역치의 수정



Fig. 1 Layered neural network

은 평가함수의 편미분으로부터 구할 수 있다.

$$\frac{\partial J}{\partial W_{j,i}^{N-1,N}} = -(T_i - O_i^N) f'(U_i^N) O_j^{N-1}$$
(5)

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_i^N} = -(T_i - O_i^N) f'(U_i^N)$$
(6)

공통항인 $-(T_i - O_i^N)f'(U_i^N)$ 을 오차신호 δ_i^N 이라고 하면 결 합계수의 수정량은 식 (7)과 같고,

$$\Delta W_{j,i}^{N-1,N} = -\epsilon \delta_i^N O_j^{N-1} \tag{7}$$

역치의 수정량은 다음과 같다.

$$\Delta \theta_i^N = -\epsilon \, \delta_i^N \tag{8}$$

같은 방법으로 N-1 층과 N-2 층 사이의 오차신호를 δ_j^{N-1} 이 라고 하면

$$\delta_{j}^{N-1} = \left(\sum_{i=1}^{m} \delta_{i}^{N} W_{j,i}^{N-1,N}\right) f'(U_{j}^{N-1})$$
(9)

결합계수와 역치의 수정량은 각각 다음과 같다.

$$\Delta W_{s,j}^{N-2,N-1} = -\epsilon \delta_j^{N-1} O_s^{N-2} \tag{10}$$

$$\Delta \theta_j^{N-1} = -\epsilon \, \delta_j^{N-1} \tag{11}$$

시그모이드 함수의 기울기 관련 값 *a* 역시 같은 방법으로 수정량 을 구할 수 있다. 또한 극소치에 떨어질 가능성이 있는 결점을 피하 기 위하여 식 (12), (13)과 같이 전회의 수정량 및 전전회의 수정량 을 고려하는 자기회귀형 오차역전파법^[9]을 사용하였다.

$$\Delta W_{j,i}^{n-1,n}(t) = -\epsilon \delta_i^n O_j^{n-1} + \alpha_1 \Delta W_{j,i}^{n-1,n}(t-1) + \alpha_2 \Delta W_{j,i}^{n-1,n}(t-2)$$
(12)

$$\Delta \theta_i^n(t) = -\epsilon \delta_i^n + \alpha_1 \Delta \theta_i^n(t-1) + \alpha_2 \Delta \theta_i^n(t-2)$$
(13)

3. 절삭력 시뮬레이션

3.1 절삭실험 데이터

본 연구에서는 머시닝센터(통일 TNV-40)에서 2날 초경 엔드 밀을 사용하여 수행한 절삭실험^[10]의 데이터를 사용하였다. 절삭 시편은 일반탄소강 SM45C로 만들어졌고, 시편 절삭부의 폭은 45 mm이었다. 엔드밀의 지름은 16 mm와 20 mm의 두 가지를 사용하였다. 측정에 사용한 공구동력계는 Kistler 9257B, Charge Amplifier는 Kistler 5019A이었다. 절삭부의 폭 45 mm에 걸쳐 절삭을 수행하고, 엔드밀의 N 회전(N×360°)에 상당하는 절삭력 성분의 평균을 구하여 평균절삭력으로 나타내었다. 실험결과 구해



Fig. 2 Measured cutting force in end milling experiment A

Tool radius (mm)	Axial depth (mm)	Spindle RPM	Feed rate (mm/min)	Radial depth (mm)	Fx (N)	Fy (N)
8	20	600	85	2	294.2	409.4
8	20	600	85	4	457.5	763.7
8	20	600	85	8	348.3	1523.
8	20	900	85	2	260.3	323.8
8	20	900	85	4	325.6	611.5
8	20	900	85	6	308.8	941.4
8	20	900	120	2	288.5	300.0
8	20	900	120	6	365.9	932.6
8	12	900	85	4	173.3	306.5
8	12	900	85	6	141.7	557.9
8	12	900	85	8	82.1	778.2
10	12	600	85	2	168.3	199.1
10	12	600	85	6	367.6	943.6
10	12	480	67	2	393.8	293.3
10	12	480	67	4	557.4	884.4
10	20	480	85	2	451.3	637.2
10	20	480	85	4	654.6	1254.
10	20	480	85	6	724.4	1943.
10	20	600	85	4	598.2	1353.
10	20	600	85	8	542.9	2998.

Table 1 Samples of average cutting forces

진 절삭력의 예는 Fig. 2와 같고, 이 때 공구 지름은 16 mm, 주축 회전속도는 600 rpm, 이송속도는 120 mm/min(절삭시간 22.5 초), 축방향 절삭깊이는 12 mm이고, 반경방향 절삭깊이는 4 mm 이었다.

Fx는 이송방향 절삭력 성분이고 Fy는 이송방향에 수직인 방향 의 절삭력 성분이다. 전체 실험데이터는 74개였고, 각 실험데이터 에서 얻은 평균 절삭력은 Table 1과 같다.

3.2 3층 신경회로망을 이용한 학습

입력층은 공구반지름, 축방향 절삭깊이, 주축 회전속도, 이송속 도, 반경방향 절삭깊이의 5 소자로 하고, 출력층은 이송방향 절삭 력(Fx), 이송방향에 수직인 방향의 절삭력(Fy)의 2 소자로 설정하 였다. 전체 74개의 데이터 중 학습하지 않은 데이터의 수는 각각 4, 8, 12, 16개로 설정하였다.

은닉층 뉴런의 수를 변경하여 가면서 신경회로망을 학습하고, 학 습하지 않은 데이터에 대한 오차의 RMS 값을 구하였다. Table 2는 3층 신경회로망, 은닉층 뉴런의 수 50, 미학습데이터의 수 12 개인 경우에 대한 신경회로망 학습 후 시뮬레이션 사례를 나타낸

Table 2 Simulation sample of 3 layered N.N(NH=50) where No. of untaught data is 12

No Teac		Signal	Output	Signal	Error (%)	
INO.	Fx	Fy	Fx	Fy	Fx	Fy
001	294.2	409.4	294.2	409.4	-7.199e-011	6.573e-011
002	457.5	763.7	457.5	763.7	-2.013e-012	6.345e-011
003	348.3	1523.0	348.3	1523.0	3.368e-011	1.192e-010
004	117.4	1897.0	117.4	1897.0	8.735e-011	1.592e-010
:	:	:	:		÷	:
060	204.7	1272.0	204.7	1272.0	-1.763e-010	-3.502e-011
061	404.1	797.2	404.1	797.2	7.303e-011	7.309e-010
062	210.1	218.9	210.1	218.9	3.712e-011	5.234e-010
063	-127.4	1694.0	46.2	1549.9	-1.362e+002	-8.506e+000
064	219.5	526.1	175.5	505.6	-2.005e+001	-3.897e+000
065	248.2	2111.0	318.0	2221.0	2.813e+001	5.212e+000
066	663.3	2126.0	647.5	2573.9	-2.382e+000	2.107e+001
067	238.1	636.3	298.2	687.0	2.522e+001	7.965e+000
068	150.3	134.0	54.3	139.5	-6.388e+001	4.110e+000
069	165.8	2413.0	148.8	2818.5	-1.027e+001	1.680e+001
070	683.4	2674.0	617.0	2981.1	-9.723e+000	1.148e+001
071	577.2	1584.0	554.6	1546.7	-3.917e+000	-2.353e+000
072	535.4	1352.0	543.5	1222.2	1.517e+000	-9.603e+000
073	376.9	539.3	473.3	635.6	2.558e+001	1.786e+001
074	329.9	540.8	282.2	571.4	-1.446e+001	5.661e+000
0	-th	RMS of	Percent	error is	4.6149e+0	001
1	-th	RMS of	Percent	error is	1.1187e+0	001

다. Table 2에서 교사신호(teach signal)는 평균절삭력의 입력값이 고, 출력신호(output signal)는 평균절삭력을 시뮬레이션 한 값을 나타낸다. 시뮬레이션 번호 1-62까지의 학습한 데이터에 대하여는 0.01% 이하의 정확한 학습결과를 나타내었으나, 시뮬레이션 번호 63-74의 12개 미학습데이터에 대하여 다양한 크기의 오차를 나타 내었고 유사한 데이터가 학습되지 않은 경우에는 특히 큰 오차를 나타내었다.

Table 3은 3층 신경회로망 중 은닉층 뉴런의 수 NH=50인 경우

Care	No. of untaught	RMS error (%)	RMS error (%)
Case	data	in Fx	in Fy
А	4	14.1	12.7
В	8	36.5	16.4
С	12	47.7	27.1
D	16	66.0	31.1
Е	4	14.0	15.2
F	8	49.7	9.2
G	12	40.5	10.8
Н	16	47.5	18.4
Ι	4	16.8	10.8
J	8	46.2	20.2
K	12	72.3	17.6
L	16	57.3	20.0
М	4	18.7	11.7
Ν	8	17.4	19.5
0	12	61.7	18.8
Р	16	68.9	21.4
Q	4	15.6	11.4
R	8	57.6	19.2
S	12	46.1	11.2
Т	16	85.0	15.1
Overall	RMS error	55.3	19.1

Table 3 Simulation error of forces (3 layers, NH=50)



Fig. 3 RMS error of forces (3 layers, NH=50)

의 미학습데이터의 수에 따른 미학습데이터 절삭력 성분 시뮬레이 션 오차(%)의 RMS 값을 나타낸다. 20개 각각의 사례는 난수 발생 과 신경회로망의 오차역전과 학습에 의하여 얻어진 결합계수 및 역치로부터 Table 2와 같은 양식의 시뮬레이션 결과를 집약한 것 이고, Table 2는 Table 3의 Case S에 해당하는 경우이다. Fig. 3은 3층 신경회로망 중 은닉층 뉴런의 수 NH=50인 경우의 미학습 데이터의 수에 따른 미학습데이터 절삭력 성분 시뮬레이션 오차 (%)의 RMS 값을 나타내고, 가로축은 미학습데이터의 수로서, Table 3의 내용을 그래프로 나타낸 것이다.

은닉층 뉴런의 수가 100개인 경우 20가지 사례에 대한 시뮬레 이션 결과는 Table 4에 나타내었다. Table 3과 Table 4에서 전반 적으로 볼 때 미학습데이터의 수가 증가함에 따라서 오차의 RMS 값이 대체로 증가하였고, Fx의 경우가 Fy보다 큰 오차를 나타내 었다.

Fig. 4는 3층 신경회로망 중 은닉층 뉴런의 수 NH=70인 경우, 미학습데이터의 수에 따른 미학습데이터 절삭력 성분 시뮬레이션 오차의 RMS 값을 나타낸다.

Fig. 5는 3층 신경회로망 중 은닉층 뉴런의 수 NH=100인 경우 를 나타내고, Fig. 6은 3층 신경회로망 중 은닉층 뉴런의 수

 Table 4 Simulation error of forces (3 layers, NH=100)

Case	No. of untaught	RMS error (%)	RMS error (%)
Case	data	in Fx	in Fy
А	4	5.1	19.5
В	8	22.0	21.1
С	12	46.5	20.8
D	16	47.8	26.3
Е	4	7.1	15.0
F	8	43.0	12.5
G	12	42.2	14.8
Н	16	73.8	22.9
Ι	4	5.1	13.8
J	8	47.9	16.7
K	12	50.3	15.1
L	16	68.1	25.7
М	4	12.9	33.6
Ν	8	28.5	14.6
0	12	63.2	24.2
Р	16	52.8	30.8
Q	4	14.0	23.0
R	8	42.3	16.8
S	12	59.6	17.3
Т	16	30.5	20.1
Overall	RMS error	49.3	21.6





Fig. 4 RMS error of forces (3 layers, NH=70)

Fig. 5 RMS error of forces (3 layers, NH=100)



NH=150인 경우를 나타낸다. Figs. 4-6의 경향은 Fig. 3에서와 같 이, 미학습데이터의 수가 증가함에 따라서 미학습데이터에 대한 시 뮬레이션 오차의 RMS 값이 대체로 증가하였고, Fx의 경우가 Fy 보다 큰 오차를 나타내었다.

3층 신경회로망을 사용하는 경우에 미학습데이터에 대한 시뮬레 이션의 전반적인 오차를 구하여 Table 5와 Fig. 7에 나타내었다.학 습에 사용하지 않은 미학습데이터의 수는 4-16개이었고, 가로축은

_			
	No. of neurons in	RMS error (%)	RMS error (%)
_	Hidden Layer	in Fx	in Fy
_	20	61.3	23.4
_	30	46.3	20.4
_	40	54.1	20
	50	55.3	19.1
	60	46.1	21.9
	70	48.8	22.3
	80	48.4	21.4
	90	56.2	21.9
	100	49.3	21.6
	125	46.2	19.9
	150	44.7	20.6
	200	45.0	23.6



Fig. 7 Overall RMS error in 3-layered network

은닉층 뉴런의 수, 세로축은 전반적인 RMS 오차(%)이며, Fx는 이송방향 절삭력 성분이고 Fy는 이송방향에 수직 방향의 절삭력 성분이다. 3층 신경회로망의 경우 은닉층 100개 이상인 경우가 Fx 에서 45% 정도, Fy에서 20% 정도의 미학습데이터 오차를 나타내 었다.

전체적으로 이송방향 절삭력 성분의 시뮬레이션 오차가 이송방향 에 수직인 방향의 절삭력 성분 시뮬레이션 오차가 컸다. 이송 방향에 수직인 방향의 절삭력 성분은 반경방향 절삭깊이가 증가함에 따라 비교적 단순하게 증가하였음에 비하여 이송방향 절삭력 성분은 반 경방향 절삭깊이가 증가함에 따라 증가하다 감소하는 포물선 형상 의 복잡한 실험치를 나타낸 것에 1차적인 원인이 있다고 판단된다^[1].

3.3 4층 신경회로망을 이용한 학습

입력층과 출력층은 3층 신경회로망의 경우와 동일하게 하고, 두 은닉층 뉴런의 수를 변경하여 가면서 신경회로망을 힉습하고, 힉습

Table 5 Overall simulation error in 3 layers N.N.

Na	Teach	Signal	Output	Signal	Error	· (%)
INO.	Fx	Fy	Fx	Fy	Fx	Fy
001	294.2	409.4	294.2	409.4	1.932e-013	1.694e-012
002	457.5	763.7	457.5	763.7	-4.473e-013	-4.764e-013
003	348.3	1523.0	348.3	1523.0	2.938e-013	-2.986e-014
004	117.4	1897.0	117.4	1897.0	-2.905e-013	-1.318e-013
:	:	:	:		:	:
060	204.7	1272.0	204.7	1272.0	-5.554e-013	-8.938e-014
061	404.1	797.2	404.1	797.2	4.501e-013	-2.139e-013
062	210.1	218.9	210.1	218.9	-3.788e-013	7.790e-013
063	-127.4	1694.0	-40.9	1747.3	-6.790e+001	3.146e+000
064	219.5	526.1	148.9	286.0	-3.215e+001	-4.563e+001
065	248.2	2111.0	377.1	2113.0	5.195e+001	9.178e-002
066	663.3	2126.0	648.5	2332.5	-2.225e+000	9.715e+000
067	238.1	636.3	277.2	740.8	1.642e+001	1.643e+001
068	150.3	134.0	148.9	181.4	-9.511e-001	3.540e+001
069	165.8	2413.0	228.4	2325.4	3.774e+001	-3.632e+000
070	683.4	2674.0	588.4	2786.5	-1.391e+001	4.207e+000
071	577.2	1584.0	586.8	1597.8	1.663e+000	8.732e-001
072	535.4	1352.0	515.9	1412.3	-3.649e+000	4.462e+000
073	376.9	539.3	289.8	381.4	-2.312e+001	-2.927e+001
074	329.9	540.8	355.2	607.7	7.660e+000	1.237e+001
0	-th	RMS of	Percent	error is	3.0063e+0	01
1	-th	RMS of	Percent	error is	1.9940e+0	01

Table 6 Simulation sample of 4 layered N.N(NH & NJ=20) where No. of untaught data is 12

하지 않은 데이터에 대한 오차의 RMS 값을 구하였다. 4층 신경회 로망 중 제1 은닉층 뉴런의 수(NH)와 제2 은닉층의 뉴런 수(NJ)가 NH×NJ=20×20인 경우 20가지 사례에 대한 시뮬레이션 결과는 Table 6과 Table 7에 나타내었다. Table 6은 Table 7 중 Case C에 에 해당하는 은닉층 뉴런의 수 20×20, 미학습데이터 12개인 사례이고, 시뮬레이션 번호 1~62까지의 학습한 데이터에 대하여 는 0.01% 이하의 정확한 학습결과를 나타내었으나, 시뮬레이션 번 호 63-74의 12개 미학습데이터에 대하여 다양한 크기의 오차를 나 타내었다.

Fig. 8은 Table 6의 NH×NJ=20×20인 경우를 도시한 것으로 가로축은 미학습데이터의 수를 나타내고, 세로축은 미학습데이터 의 수를 변화시켜가며 학습한 신경회로망에서 시뮬레이션 한 오차 의 RMS 값을 나타낸다. 은닉층 뉴런의 수가 증가함에 따라서 미 학습데이터 절삭력 성분 시뮬레이션 오차의 RMS값이 대체로 증 가함을 볼 수 있다.

Fig. 9는 NH×NJ= 30×30인 경우 미학습데이터의 수를 변화시 켜가며 학습한 신경회로망에서 얻어진 미학습데이터 절삭력 성분

Case	No. of untaught	RMS error	RMS error
Case	data	(%) in Fx	(%) in Fy
А	4	5.1	10.3
В	8	17.6	11.4
С	12	30.1	19.9
D	16	35.4	17.3
Е	4	12.6	7.7
F	8	27.0	24.1
G	12	47.2	19.5
Н	16	40.3	13.3
Ι	4	8.4	11.8
J	8	23.3	15.1
K	12	49.0	14.1
L	16	39.2	20.9
М	4	7.0	8.3
Ν	8	19.4	18.8
0	12	67.5	15.8
Р	16	28.2	19.0
Q	4	12.7	9.9
R	8	15.2	33.1
S	12	39.9	15.7
Т	16	39.5	15.4
Overall	RMS error	36.6	17.7

Table 7 Simulation error of forces (4 layers, NH=20, NJ=20)



시뮬레이션 오차의 RMS 값을 나타내고, Fig. 10은 NH×NJ= 40×40인 경우에 대한 절삭력 성분 시뮬레이션 오차의 RMS 값을 나타낸다. 은닉층 뉴런의 수가 증가함에 따라서 미학습데이터 절 삭력 성분 시뮬레이션 오차의 RMS값이 대체로 증가함을 볼 수 있다.

Table 8과 Fig. 11은 일반적인 4층 신경회로망을 사용한 경우의 미학습데이터에 대한 전반적인 RMS 오차를 나타낸다. Fig. 11에







Fig. 10 RMS error of forces (4 layers, NH=40, NJ=40)

No. of neurons	in hidden layers	RMS error	RMS error
First hidden	Second hidden	(%) in Fx	(%) in Fy
10	10	35.7	22.8
15	15	35.4	17.5
20	20	36.6	17.7
23	23	36	17.3
25	25	38	15.3
27	27	30.9	15.1
30	30	30.7	15.1
35	35	39.8	17.4
40	40	34.5	19.1

Table 8 Overall simulation error in 4 layers N.N.

서 가로축은 은닉층 뉴런의 수, 세로축은 전반적인 RMS 오차(%), Fx는 이송방향 절삭력 성분이고 Fy는 이송방향에 수직방향의 절 삭력 성분이다.

4층 신경회로망의 경우 제1 은닉층과 제2 은닉층의 뉴런 수 가 각각 15개씩 이상인 경우 Fx에서 35% 정도, Fy에서 18% 정도의 미학습데이터 오차를 나타내었고 은닉층 뉴런의 수가 27 및 30인 경우 양호한 결과를 나타내었다. 절삭력 성분의 방



Fig. 11 Overall RMS error in 4-layered network

향에 따른 전반적인 오차 경향은 3층 신경회로망의 경우와 유 사하였다.

3.4 예비 학습 4층 신경회로망을 이용한 학습

일반적인 4층 신경회로망에서는 제1 은닉층과 제2 은닉층의 두 은닉층 뉴런의 수를 변경하여 가면서 신경회로망을 학습하는데, 뉴 런 결합계수와 역치의 초기값은 난수(random number) 발생에 의 하며 1층과 2층, 2층과 3층 사이에 물리적 의미를 부여할 수 없다. 본 연구에서는 제3층의 뉴런 중 출력층의 뉴런 갯수와 동일한 갯수 가 출력층의 값을 가지도록 하는 예비 학습을 하고, 예비 학습이 종료된 후 3.3절의 일반적인 4층 신경회로망 학습 방법으로 전체 결합계수및 역치를 교사신호의 학습에 의하여 수정하도록 하는 방 법을 검토하였다. 예비 학습 4층 신경회로망 중 제1 은닉층 뉴런의 수(NH)와 제2 은닉층의 뉴런 수(NJ)가 NH×NJ=20×20인 경우 20가지 사례에 대한 시뮬레이션 결과를 Table 9와 Table 10에 나 타내었다.

Table 9는 Table 10 중 Case B에 해당하는 미학습데이터가 8개 인 경우를 나타낸다. 시뮬레이션 번호 1-66까지의 경우에는 정확 한 학습결과를 나타내었으나, 시뮬레이션 번호 67-74의 8개 미학 습데이터에 대하여 다양한 크기의 오차를 나타내었다. 이와 같은 예비 학습 후 전체학습을 수행하는 방식으로 구한 4층 신경회로망 에 의하여 시뮬레이션 하는 방식을 은닉층 뉴런의 수 10-40개인 경우에 대하여 적용하였다. Fig. 12는 Table 9와 같이 NH×NJ= 20×20인 경우를 도시한 것으로 가로축은 미학습데이터의 수를 나 타내고, 세로축은 미학습데이터의 수를 변화시켜가며 예비 학습과 전체 학습을 거친 신경회로망에서 시뮬레이션 한 오차의 RMS 값 을 나타낸다. 동일한 은닉층 뉴런의 수 및 동일한 미학습데이터의 경우에 있어서도 사례에 따라 오차의 값이 분산되어 있는 것을 볼 수 있고, 전체적으로는 은닉층 뉴런의 수가 증가함에 따라서 미학 습데이터 절삭력 성분 시뮬레이션 오차의 RMS값이 대체로 증가

1
3
3
3
4
4
4
2
4
3
4
4
00
)1
)1
2
01
00
00
00

Table 9 Simulation sample of 4 layered prelearned N.N (NH= 20, NJ=20) where No. of untaught data is 8

Table 10 Simulation error of forces (4 layers prelearned N.N., NH=20, NJ=20)

Casa	No. of untaught	RMS error	RMS error
Case	data	(%) in Fx	(%) in Fy
A	4	14.0	21.5
В	8	26.5	18.3
С	12	41.9	18.5
D	16	27.7	18.2
E	4	23.9	14.6
F	8	30.0	20.9
G	12	41.9	23.9
Н	16	25.3	22.7
Ι	4	8.6	12.7
J	8	30.6	31.9
K	12	31.9	19.2
L	16	35.3	16.0
М	4	9.4	12.7
N	8	21.4	14.9
0	12	63.8	10.9
Р	16	38.2	22.9
Q	4	13.2	15.7
R	8	57.1	30.4
S	12	60.1	18.0
Т	16	52.5	16.9
Overall	RMS error	39.4	20.0



Fig. 12 RMS error (Pre-learned 4 layers, NH=20, NJ=20)



Fig. 13 RMS error (Pre-learned 4 layers, NH=30, NJ=30)



Fig. 14 RMS error (Pre-learned 4 layers, NH=40, NJ=40)

함을 볼 수 있다.

Fig. 13은 은닉층 뉴런의 수가 NH×NJ= 30×30인 경우 미학습 데이터의 수를 변화시켜가며 예비 학습과 전체 학습으로 학습한 신경회로망에서 얻어진 미학습데이터 절삭력 성분 시뮬레이션 오 차의 RMS 값을 나타내고, Fig. 14는 NH×NJ= 40×40인 경우에 대한 절삭력 성분 시뮬레이션 오차의 RMS 값을 나타낸다.

Fig. 13과 Fig. 14에서 은닉층 뉴런의 수가 증가함에 따라서 미

No. of nourons	in hiddon lavora	D) (C	D) (C
No. of neurons	No. of fieurons in findeen layers		RMS error
First hidden	Second hidden	(%) in Fx	(%) in Fy
10	10	45.7	23
15	15	50.9	23.4
18	18	47.4	22.4
20	20	39.4	20
22	22	46.2	20.7
25	25	52.6	20.1
30	30	41	20.5
33	33	40.1	22.4
35	35	40.7	17.9
37	37	38.6	19.5
40	40	45.1	17.7

Table 11 Overall simulation error in 4 layers prelearned N.N.



Fig. 15 Overall RMS error in 4-layered prelearned network

학습데이터 절삭력 성분 시뮬레이션 오차의 RMS값이 대체로 증 가함을 볼 수 있다. Table 11과 Fig. 15는 예비 학습을 한 4층 신경 회로망에서의 미학습데이터에 대한 전반적인 RMS 오차를 나타낸 다. Fig. 15에서 가로축은 은닉층 뉴런의 수, 세로축은 전반적인 RMS 오차(%), Fx는 이송방향 절삭력 성분이고 Fy는 이송방향에 수직 방향의 절삭력 성분이다.

예비 학습된 4층 신경회로망의 경우에는 은닉층 뉴런의 갯수가 20×20개인 경우가 다른 경우에 비하여 오차가 작았다. 또한 전반 적인 RMS 오차를 보면 예비 학습된 신경회로망이 예비 학습을 하지 않은 경우에 비하여 양호한 결과를 나타내지 못하였다. Fig. 11과 Fig. 12를 비교하면 순수한 난수 발생에 의하여 획득한 결합 계수 및 역치로부터 학습된 4층 신경회로망이 예비 학습을 거친 경우보다 양호한 결과를 나타내었다.

이것으로부터 예비 학습이 수행된 신경회로망의 결합계수 및 역 치의 경우에도 학습이 진행됨에 따라 최종층으로부터의 오차 역전 과에 의하여 수정이 진행됨으로써 예비 학습의 결과가 특별한 효과 를 나타내지 않았다고 판단된다.

전체적으로 이송방향 절삭력 성분의 시뮬레이션 오차가 이송방 향에 수직인 방향의 절삭력 성분 시뮬레이션 오차가 컸다. 이송방 향에 수직인 방향의 절삭력 성분은 반경방향 절삭깊이가 증가함에 따라 비교적 단순하게 증가하였음에 비하여 이송방향 절삭력 성분 은 반경방향 절삭깊이가 증가함에 따라 증가하다 감소하는 포물선 형상의 실험치를 나타내는 상대적으로 복잡한 특성에 원인이 있다 고 판단된다. 신경회로망의 학습 후 학습된 데이터에 대한 오차는 0.01% 미만으로 매우 작지만, 미학습데이터에 대한 시뮬레이션 오 차는 Fig. 3-6, Figs. 8-10, Figs. 12-14에 나타낸 바와 같이 분산 적임을 볼 수 있다.

4. 결 론

본 논문에서는 다수의 뉴런을 갖는 은닉층 1개 또는 2개의 은닉 층을 갖는 신경회로망을 이용하여 밀링 가공 시에 발생하는 절삭력 성분을 시뮬레이션 하고자 하였다. 입력층은 공구반지름, 축방향 절삭깊이, 주축 회전속도, 이송속도 및 반경방향 절삭깊이의 5 소 자로 하고, 출력층은 이송방향 절삭력 성분과 이송방향에 수직인 방향의 절삭력 성분의 2 소자로 설정하였다. 전체 74개의 데이터 중 학습하지 않은 데이터의 수는 각각 4, 8, 12, 16개로 설정하였 다. 3층 신경회로망은 은닉층 뉴런의 수를 20-200으로 변경시켜 가며 학습하고 미학습데이터에 대한 시뮬레이션 오차의 RMS 값 을 나타내었다. 4층 신경회로망은 제1 은닉층 및 제2 은닉층 뉴런 의 수를 10-40으로 변경시켜가며 학습하였다.

이송방향 절삭력 성분의 시뮬레이션 오차가 이송방향에 수직 인 방향의 절삭력 성분 시뮬레이션 오차에 비하여 컸으며, 3층 신경회로망의 경우 은닉층 뉴런이 150개인 경우가 오차가 작았 고, 4층 신경회로망의 경우 은닉층 뉴런 30×30개인 경우가, 예비 학습된 4층 신경회로망의 경우에는 은닉층 뉴런의 수가 37×37개 인 경우가 다른 경우에 비하여 오차가 작았다. 4층 신경회로망의 두 경우에 있어서 전반적인 RMS 오차를 보면 예비 학습된 신경 회로망이 일반적인 경우에 비하여 특별히 양호한 결과를 나타내 지 않았다.

본 논문에서는 학습에 사용한 절삭력 데이터의 수가 74개의 매 우 작은 양이어서 심층 신경회로망의 우수한 시뮬레이션 결과를 얻지 못하였다고 사료된다. 학습에 사용하는 데이터의 양을 증가시 킨다면 본 논문에서의 시뮬레이션보다 양호한 결과를 얻을 수 있다 고 판단된다.

후 기

본 연구는 "건설기계 R&D 전문인력양성사업(N0001292)"의 지원을 받아 수행하였습니다.

References

- Lee, S.Y., Im, Y. M., 2004, Prediction and Experiments of Cutting Forces in End Milling, Trans. KSMTE, 13:4 9-15.
- [2] Smith, S., Tlusty, J., 1993, Efficient Simulation Programs for Chatter in Milling, Int. J. Mach. Tool Des. Res., 35:7 939-950.
- [3] Kline, W. A., DeVor, R. E., Lindberg, J. R., 1982, The Prediction of Cutting Forces in End Milling with Application to Cornering Cuts, Int. J. Mach. Tool Des. Res., 22:11 7-22.
- [4] An, H. S., 2016, A Study on Split Training and Merging Method for Effective Initialization of Deep Neural Network, A Thesis for a

Doctorate, Inha University, Republic of Korea.

- [5] Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., Williams, R. J., 1986, Learning Representations by Back Propagation Errors, Nature, 323 533-536.
- [6] Shiotsuka, T., Ohta, K., Yoshida, K., Nagamatsu, A., 1993, Identification and Control of Four-wheel-steering Car by Neural Network, Trans. JSME C, 59 708-713.
- [7] Cha, Y. H., Kim, I. S., Kim, H. S., Lee, Y. S., Kim, D. J., Sung, B. S., Suh, J. Y., 2000, A Study on the Prediction of Welded Residual Stresses Using Neural Network, Trans. KSMTE, 9:6 89-95.
- [8] Hong, S. H., Cho, S. S., Joo, W. S., 2001, A Study on Fatigue Damage Model Using Neural Network, Trans. KSMTE, 10:4 14-21.
- [9] Fukuda, T., Kurihara, T., Tokita, M., Mitsuoka, T., 1990, Position and Force Hybrid Control of Robotic Manipulator by Neural Network, Trans. JSME C, 56 1854-1860.
- [10] Lee, S. Y., 2003, Vibration Prediction in Milling Process by Using Neural Network, Trans. KSMTE, 12:5 1-7.